THIN SHEET OF HIGH SILICON STEEL NONDIRECTIONAL IN *100* PLANE AND VERY LOW IN COERCIVE FORCE AND ITS MANUFACTURE

Patent number:

JP56003625

Publication date:

1981-01-14

Inventor:

- 1

TSUYA NOBORU; ARAI KENICHI; SHIMANAKA

HIROSHI; SATOU TOORU; MIYAZAKI TAKESHI

Applicant:

TSUYA NOBORU

Classification:

- international:

C21D9/00; C21D9/46; H01F1/16

- european:

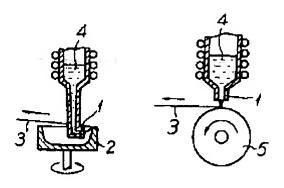
C21D9/52

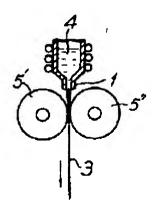
Application number: JP19790078659 19790623 Priority number(s): JP19790078659 19790623

Report a data error here

Abstract of **JP56003625**

PURPOSE:To manufacture thin sheet of high . silicon steel having very low coercive force, by spraying the molten steel to be made into high silicon steel sheet to a cooling means which rotates at a high speed, and by, after cooling of the silicon steel at a super-high cooling rate to form into thin band, annealing the band at a specific temp. without rolling the band. CONSTITUTION: Molten metal 4 of high silicon steel contg. 5-8% Si, or in addition contg. one or more members of the group consisting of <2% Al, <2% Mn, <10% Co, <3% Ni, is sprayed to the surface of a bowl-shaped rotator 2, a single roll 5, or rotating double rolls 5', 5". The molten steel is cooled at a superhigh cooling rate of 10<3> deg.C/sec to about 400 deg.C, where no growth of crystal grains or no formation of super-lattices are caused after crystallization. The high silicon steel is shaped into a thin band 3 70-80mu in thickness without being subjected to hot and cold rolling. The band is annealed at temps. ranging from 1,000-1,300 deg.C for a time not shorter than 30sec, hereby a thin sheet of high silicon steel having a coercive force not higher than 0.10e, nondirectional in (100) plane is manufactured.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Best Available Copy

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭56—3625

€JInt. Cl.3

H 01 F

識別記号

庁内整理番号 7047-4K 砂公開 昭和56年(1981)1月14日

C 21 D 9/00 9/46

1/16

6339—4K 7303—5 E

発明の数 2 審査請求 未請求

(全8頁)

図極めて保磁力の低い(100)面内無方向性高珪素鋼薄帯とその製造方法

②特

願 昭54-78659

@出

願 昭54(1979)6月23日

@発 明 者 津屋昇

仙台市柏木 2 丁目 1 番38号

@発 明 者 荒井賢一

仙台市富沢字金山1の2東北大 宿舎4-105 ⑩発 明 者 嶋中浩

船橋市本中山4-4-3-310

何一発明 者 佐藤徹

千葉市小倉台8-14-10

仍発 明 者 宮崎健

大宮市吉野町 1-429-2

⑪出 願 人 津屋昇

仙台市柏木2丁目1番38号

個代 理 人 弁理士 杉村暁秀 外1名

明 柳 書

/ 発明の名称

極めて保磁力の低い (/00) 面内 無方向性高珪素鋼薄帯とその製 造方法

2 特許請求の範囲

- 1. 重量%で注案 5.0~8.0%を含有し、機部 実質的に鉄かよび不可避不納物から成り、 (/00)面上立方集合組織を有する極めて保磁 カの低い(/00)面内無方向性高硅索鋼薄帯。
- 2. 珪第 5.0 ~ 8.0 % を含有し、 独部実質的に 鉄 5 上 5 不可避不納物からなる溶鋼を、 移動 冷却体上に 東出して 400 でに なるまでの 平均 冷却速度が 105 で 10 mec 以上に なるように 急冷 凝固させて 専帯と なし、 さらに 1000 ~ 1300 での 温度範囲内で 30 sec 以上統執する事を 特徴とする 極めて 保磁力の 低い (100) 面内無 方向性高珪素鋼薄帯の 製造方法。
- 3. 珪紫 5.0~8.0%を含有し、剛成分として アルミニウム 2%以下、マンガン 2%以下、 コパルト 10%以下、ニンケル 3%以下の何

3 発明の詳細な説明

本発明は珪絮 5.0 ~ 8.0 % を含み、保磁力Hc が 0.1 Oe 以下である (100) 面内無方向性高珪索 鋼専符とその製造方法に関するものである。

4~10%の珪素、好ましくは5~8%の珪素

を含む高硅紫鋼板は従来の3%硅紫鋼板に比べて 磁面が低く、特に 6.5% 建聚量附近では消失し、 また磁気異方性も小さくなつているので、便れた 敬滋性を示す 事が知られている。 しかしながら珪 おが4%以上になり、特に6%以上になると、自 わめて脆くなり、工業的規模の圧延加工が実質的 に不可能となる。このために今日でもよ%以上の 建器を含むよりな高建架鋼板は商品化されていな い。これに対して本出願人は先に符頤昭 53 -14/290 号において4~10%の珪聚を含む高珪聚 倒渡帯とその製造方法を提供した。これによれば 4~10% 珪素鋼の溶融体を移動する冷却体上に 吸出して、400 ℃になるまでの間を10³℃/gec以上 の速度で急冷する事により、従来のように熱間と 冷間の圧延を全く施さないで、直ちに高珪紫鋼の **海帯状の成品あるいは半成品が得られる。また、** これらを 400 ~ 1300 ℃で焼鈍したり、さらに400 ~ 630 ℃で追加焼鈍して規則格子を生成させると 良好な快磁性を示すようになり、例えば滞帯の長 手方向に磁化した時の保磁力 Hc (以下、 Hm = 5

(3)

をもつ。一方、磁気異方性は高珪紫鋼においても ほぼ半減はするが、依然として残つている。した がつて以上の点から、 6.5 % あたりの高珪紫鋼は 従来の 3 % 珪紫鋼と比較して、 Bs の低下を犠牲 にして鉄損をさらに低くした素材と言うことがで きる。

本発明は、各結晶粒の (100) 軸が板面に平行に 揃い、いわゆる (100) 面内無方向性であるつて保 磁力 Hc が 0.1 Oe 以下の高速素鋼を提供すること を目的とするものであり、前配等許額求の範囲に 記載の海帯ならびにその製造方法を提供すること によつて、前配目的を達成することができる。

次に本発明を詳細に説明する。

本発明者らは、前記特顧昭 53 - /4/290 号の高 珪素鋼輝帯について種々研究をおこなつた結果、 ある特定の温度範囲において焼鈍を加える事によ り、障帯の各結晶粒の〔/00〕軸が返面に平行に揃 い、いわゆる (/00) 面内無方向性高葉紫綱が得ら れ、その結果として保磁力 Hc が 0./ Oe 以下にな る事を見出し、本発明に想到した。(/00) 面内無 Oo, DCの値を示す)は 0.2 Oe 以下になり特に低いものは 0.1 Oe 程度になる。一般に、 建聚纲板で代表される 単磁鋼板は 単力用トランス、 回転機、 発電機などの鉄心として用いられるが、 諸特性の中で実用上は鉄損特性が良好である事が 扱も重要となる場合が多いので、 大部分は鉄損値によつてランク付けされる。

(4)

方向性珪素鋼は学術文献や特許でこれまでにも製 造法が開示された事はあるが、工物的な製造が困 難であつたり、又コストが高くつくために、商袋 ペースで工業生産されてはいたい。従来の硅素鋼 板は、各結晶粒の方位が特性の方向に揃つていた い無方向性珪素鋼と、(//0)〔00/〕方位に高度に 集積した方向性珪染鋼に分けられ、前者は主とし て回転機や発電機のように、磁束が板面内のいろ いろな方向にかかる鉄心材料に用いられ、後者は 一方向のみに磁束がかかるトランスをどに用いら れる。このよりな用途においては本発明の(100) 面内無方向性高速紫鋼は従来の無方向性建紫鋼が 用いられていた場合に比べて、より高い性能とよ り低い鉄損を生み出すと考えられる。一方、後述 するように本発明の高珪索鋼薄帯は保磁力 Hc が 0.1 Oe 以下と癌めて低く、(との値は薄帯面の どの方向についても、ほぼ同等と考えられる。) 現在、市販されている方向性徒祭剣のそれに、ほ ほ匹敵するので、トランスなどの鉄心材料として も充分に応用が可能であると考えられる。この場

次に本発明の薄帯において成分組成を限定する 理由を説明する。

走 素は s.0 % より少ないと磁気特性が従来成品と同程度のものしか得られないし、一方 8.0 % より多いと能化する上にかえつて磁気特性が劣化するので、保磁力 Hc o./ Oe 以下の将符とするためには珪素は s.0 ~ 8.0 % の範囲内にする必要がある。

本発明の第 / 発明の薄帯の成分組成に、別成分としてアルミニウム 2 %以下,マンガン 2 %以下

(7)

ので、本発明においても必要に応じてコパルトを 添加し前配短所を補うととができる。しかしコパ ・ルトは極めて高価な元素であるので、コパルトは 10%以下に限定する。

ニッケルは靱性を向上させる作用を有する元衆であるが、3%より多くても特に靱性はより向上しないばかりでなく、経済的でないのでニッケルは3%以下に限定し、さらに0.2~1.5%のときが好適である。

本発明の複帯において不可避不純物として酸素、硫黄、炭素、窒素が混入してくるが、これらはいずれも成品中にあると鉄損特性を劣化させかつ、薄帯を脆化させ加工性も劣化させるので極力低く抑えるのが望ましい。これらの不純物の総量がの./%を超すと鉄損は大きくなり従来の珪素網に比べて劣るので上限を0./%とする。なお、現在の契鋼技術においては、0 < 50 ppm、S < 80ppm、C < 100 ppm、N < 50 ppm とすることができるのでこの範囲内とするのが特に好ましい。

以上述べた他の不納物として、クロム、モリブ

コパルト 10 %以下、ニッケル3 %以下の何れか 1 租又は 2 種以上を含有させることができる。

アルミニウムは強い脱酸元素であるので、アルミニウムを添加することにより、さらに酸素の低い素材を得ることができ、また電気抵抗を高めるので禍電流損を低くする点で好ましいが、 2%より多いと磁面を大きくするので、アルミニウムは 2%以下にする必要がある。

マンガンは不可避元宏として通常の製鋼においては約0.03 %含有されており、この元素は固溶しているSと結合して MnS となり、 S の鉄損劣化に及ぼす悪影響を抑制するばかりでなく、 圧延加工する上でも好ましいことが知られている。 しかしマンガンが 2.0 % より多いと磁気特性がかえつて劣化し、さらに硬化するため成品の加工が困難になつてくるので、マンガンは 2.0 % 以下にする必要がある。

本発明将帯は珪衆分の含有が高いので必然的に 飽和磁東密度が低くなる短所をもつ。 Fé-SI 合金 にコパルトを添加すると飽和磁束密度が高くなる

(8)

デン,タングステン,パナジウム,チタン,錫等 の元異が約 0.1 %以下含有されても本発明の凝帯 の緒特性は妨害されない。

次に本発明の背帯の製造方法を脱明する。

従来の珪架鋼板の製造方法によれば、鋼塊ある いは連続鋳造スラブを熱間圧延して1.5~4 118 厚 のホットストリップにしたあと、適当な冷間圧延 と熱処理を組み合わせて通常 0.28 ~ 0.50 粒厚の 成品を作るのであるが、本発明においては、前述 した組成をもつ珪素鋼溶融体を直接超急冷して道 ちに所定の厚みをもつ存帯に仕上げるのである。 すなわち珪素鉄裕融体から直接に成品もしくはそ れに近い半成品にするのであつて、従来工程に不 可欠であつた熱間圧延工程および冷間圧延工程を 完全に除いているのである。溶融体を超急冷して 存符とする方法はそれが充分に幅が広く所定の厚 みがあり、かつ厚みが均一であり、連続してコイ ル状にとり出せるものであればどのような方法で あつても良いが、代表的には第1図(a),(b),(c), 山に示すように、裕融体を連続的に移動する移動 面上に適当な形状をもつ孔から連続的に噴出させ て急冷疑固させ、所定の厚みをもつストリップを コイル状に得るのがよい。

本発明により珪素鉄準帯を上配装置を用いて製造する場合、重要なことは十分速い速度で溶験体が凝固冷却することである。まず、噴出孔から噴出され移動する冷却体にあたつて疑固するまでの時間が長いと噴出容融体の流れが一体でなくなり、

(//)

務的にかつ確実に十分細かい結晶粒をもちかつ規則格子が実質的に存在しない存帯を得るには 400 つまでを 10³ ~ 10⁶ ℃/sec の冷却速度で冷却するのがよい。

次に本発明を実験データについて説明する。

Si 4~10%を含み、 残部 契 質的 に Fe よりなる 形綱を 第 / 図 に) に示す 如き / 対の ロール上に 吸射し、 急冷 疑固させた 厚さ 70~80 μ の 海帯 について 保磁力 Hc を 調べ、 さらに 上配 薄帯を 1000~ /300 で で約 50 秒 焼鈍した 後の 保磁力 Hc を 調べた。 その 結果を 第 2 図に示す。 同図より 急冷后の 薄帯は Hc のばらつきが 著しいが、 焼鈍を 施すと Hc は 極めて 小さく なり、 特に Si 6~7% の 海 帯 では Hc 0.1 Oe 以下に なることが 判る。

SI 6.5%, Mn 0.1%, Ni 0.06%, AL 0.1%, 不純物として O 45 ppm, C 100 ppm, S 85 ppm, N 65 ppm を含む急冷した厚さ 45 μ 厚の 脚帯を 800 でから 1400 でまで時間を変えて焼鈍した時の焼鈍温度と保磁力との関係を第3 図に示す。同図より刊るように焼鈍によつて Hc は急放に低

ともすれば孔やポイドが生じたり、又厚みが均一 でない障酷ができたりすると共に、大気中で製造 する場合には酸化や留化を受けて良好な形状の群 帯ができなくなるか、あるいはできても成品中に 酸素や窒素を含むために磁気特性が劣化してしま り。一方、疑固してからもはや結晶粒成長や規則 格子化のおきない約 400 0の温度に達するまで時 間が畏いと得られる薄帯は部分的に規则格子をも ち、又結晶粒が粗大になつてあとに続く剪断や打 ち披き、あるいは必要に応じておとなわれる圧延 が困難になつてくる。本発明者らは、冷却回転体 の回転数や溶融体の噴射圧をいろいろに変えて実 験した結果、溶融体がノズルから噴出されてから、 疑固、冷却され薄帯の温度が400℃となる間の平 均的な冷却速度が 1039 secより遅いと望ましい海 帯が得られないことを知見した。すなわち、この 臨界冷却速度よりも遅く冷却する大気中で製造し た場合、酸化して連続した良好な形状の薄帯が得 られなかつたり、あるいは得られても粒成長など のため極めて脆いものであつだりする。爽瞭上経

(/2)

くなるが、特化 1000 O以上の螃鈍化よつてHc は 0.1 Oe 以下のレペルにまで達する。このような Hc の急放な低下は急冷状態で歿存している歪の 除去や結晶粒の粗大化あるいは不純物の表面への 拡散に部分的には寄因しているが、大部分は焼鈍 による (100) 面上立方集合組織の形成、発達に寄 因する事を本発明者らは見出した。すなわち、急 冷状娘では第 4 図(A)に示すようにく100 > 軸が20° 程度板面法線方向に対して傾いた方位成分を主と する集合組織をもつのに対して、例えば /200 ℃ で!hr 焼鈍すると餌≠図冏,のに示すよりに、 く 100 > 軸が根面法線に平行に極めて高度に集積 するようになる。よ~8%程度の高珪杂銅の磁気 異方性は3% 珪素網に比べて半減してはいるが、 依然として大きいので、磁化容易軸< 100 >を板 面に平行に掛えた、いわゆる(/00)面内無方向性 **蔬菜鋼は、各結晶粒の方位がランダムに分散した** 無方向性珪素鋼よりも、はるかに低い Hc 、また その結果としてはるかに低いヒステリシス損を示 ナよりになる。

とのような (100) 面上立方染合組織の発達の理 由は今のところ明らかではないが、900 〇程度の 焼鈍でこれが形成され始め、約1000 0以上の焼 鈍ではきわめて強い (100) 立方組級が得られる。 餌 s 図 KC Si 6.1 % , Mn 0.5 % , Ni 0.15 % , AL 0.5%, 不純物として、O 2/ ppm , C 20 ppm, S 30 ppm , N 35 ppm を含む急冷状態の高珪紫鋼 存帯(80 μ 厚)を950~1350 O で 10~10 scc 焼鈍した時の Hc を示す。 Hc が 0.1 Oe より低く なる領域は図中に斜観で示してあるように、1000, ♡以上の焼鈍を 30 sec 以上施すような条件であ る。またこの領域の焼鈍を経た設帯は、全てきわ めて強い(100)立方集合組織を呈していた。以上 の 2 例で示したように 1000 O以上で 30 sec 以上 焼鈍すると先鋭な(100)面内立方染合組級が形成 され、その結果、Hc が 0.1 Oe 以下というきわめ てヒステリシス損の低い (/00) 面内無方向性高珪 紫鋼薄帯が得られる事がわかる。このような薄帯 の高温焼鈍は工業的には、連続焼鈍されるかある いは海帯に AL2Os , MgO , CaO などの剝離剤を逸

(15)

階しトランスや回転機用鉄心など電気機器の鉄心 として利用することができる。

次に本発明を実施例について説明する。

爽施例 1

Si: s.0%, Mn: 0.4%, AL: 0.2%, Ni: 0.08%を含み不純物として、O: 25 ppm, C: 60 ppm, S: 70 ppm, N: 65 ppmを含有する溶鋼を、 500rpmで回転しているステンレス製双ロールにスリット状ノズルから噴出して厚み//0μの海帯を連続的に作製した。これを連続炉によつてH₂中で/260 O×7 min の焼鈍を施した。 海帯の集合組織は極めて高度に集裁した(/00) 面内無方向性を示しており、 Hc (直流磁化 Hm = 5 Oe) は 0.09 Oe であつた。

哭施例 2

Si: 7.5%, Mn: 0.09%, AL: 0.01%, Ni: 0.15%, Co: 0.2%を含み、不純物としてO: /s ppm, C: 40 ppm, S: 40 ppm, N: 3s ppmを含む溶鋼を 2500 rpm で回転しているクロム 鋼製の単ロール上に噴出して以み 25 4 の

布してコイル状に巻きBox 好などで鐃鏡されると とは公知である。しかし、このような焼鈍方法を もつてしても 1300 ひ以上の焼鈍は工業的にはき わめて困難であり、コストがかかる。また、1300 ℃以上で焼鈍しても好に優れた特性が得られる訳 ではたいので、本発明においては焼鈍を 1000 ~ /300 ℃の温度範囲内で 30 sec 以上施す必要があ る。との締鈍にあたり、連続焼鈍のように称帯が 炉内で露出されている場合には適当な非酸化性ガ ス界囲気(H₂, Ar, N₂, CO, など) 中あるい は真空,減圧中でおこなりことができる。実際に H_2 , $H_2 + N_2$, $H_2 + CO_2$, $\delta \delta v t 10^{-1} \sim 10^{-4}$ Torr で焼鈍を施したがいずれの場合でも、強い (/00) 面内立方集合組織が形成され Hc の低い薄 帯が得られた。一方、コイル状で、 Box 炉で焼鈍 するに際して、AL2O3 , MgO , CaO あるいはこれ らの混合をスラリー状にして専帯に盆布したが、 やはり良好な集合組織と特性が得られた。

上述の如くして製造された海帯は、その状態で、 あるいは絶縁のためのコーチング処理をして、積

(/6)

薄帯を作つた。 これに MgO と AL₂O₃ の混合粉末をスラリー状にして塗布して、 最小曲率半径が 100 mm のコイルとし Box 炉によつて 10⁻³ Torr で 1090 ℃×5 hr の焼鈍を施こした。この薄帯は(100)面内無方向性組織を有していて、 Hc は 0.08 Oe であつた。

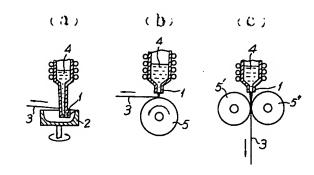
実施例 3

S1:6.5%, Mn:0.3%, AL:0./%, Ni:0.10%を含みO:15 ppm , O:30 ppm , S:30 ppm , N:25 ppm を含有する溶鋼を $20\sim30$ m/sec で動いている金属ベルトに吸射して、厚み $80~\mu$ の 薄帯を作製した。これを連続炉で夫々 H_2 , $60\%H_2+\mu0\%N_2$, Ar , $H_2+10\%CO_2$ の雰囲気中で $1/30\%\times10$ min の焼鈍をおこなつた。この時のHc は、それぞれ、0.07 Oe , 0.08 Oe, 0.09Oe , 0.09Oe であつた。

以上本発明の薄帯は (/00) 面上立方染合組級を 有し極めて保磁力の低い (/00) 面内無方向性高珪 、 素綱称帯である。

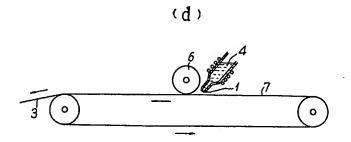
図面の億単な説明

第1図個,(b),(c),(d)はそれぞれ本発明の存 帯を製造するのに用いることのでき移動冷却体と その上に噴出される溶融体の溶融装置との相対的 配置を示す縦断面説明図、第2図は存帯成分組成 中Si 含有量と保磁力 Hc との関係を示す図、第3 図は本発明の存帝の焼鈍温度と焼鈍時間と、保助 力との関係を示す図、第4図(A)は急冷将等、(B) (G) は前配再帯を焼鈍した薄帯のそれぞれ塩属 は前配再帯を焼鈍した薄帯のそれぞれ塩属 は本発明の薄帯の焼鈍温度と焼鈍時間と保磁 力との関係を示す図である。



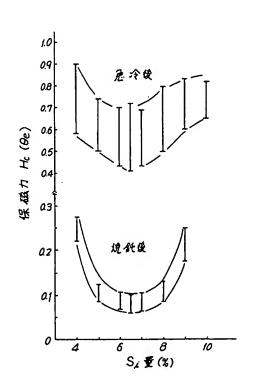
第1図

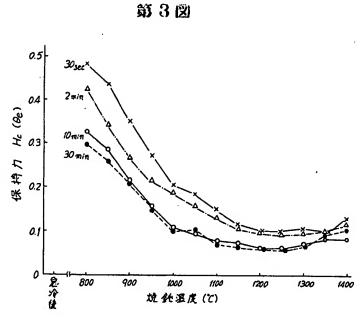
特許出願人 津 屋 昇 代理人弁理士 杉 村 暁 秀 「同 弁理士 杉 村 與 作

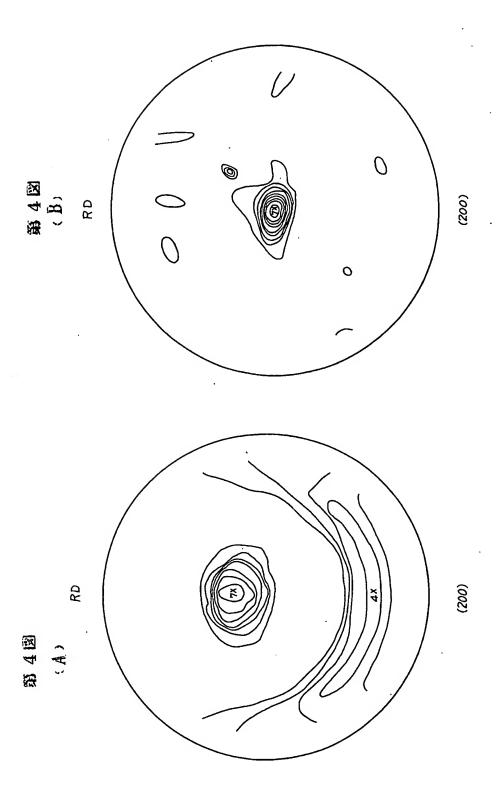


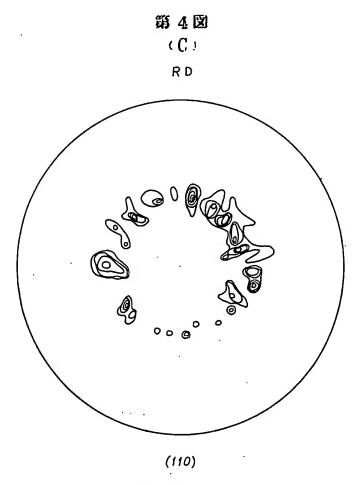
(1.9)

\$ 2 图

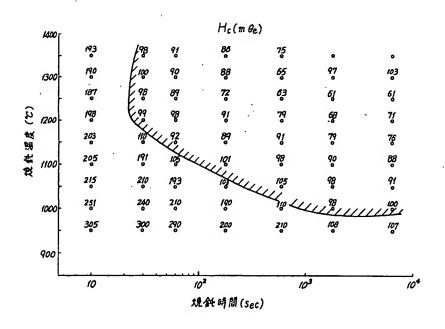








第5図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited	d to th	ne items	checl	ked:
BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
FADED TEXT OR DRAWING				
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	Ç			
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	··· : .	*	•	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPI	HS			
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	: :			
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED A	RE PO	OR QUAI	LITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER: __

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.